⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-196749

⑤Int.Cl. ⁴

識別記号

庁内签理番号

❸公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

公発明の名称 光情報記録媒体用基板の製造方法

和特 頭 昭63-20808

❷出 頭 昭63(1988)1月30日

@発明者松本有史

東京都新宿区中落合 2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の発明者 山口 洋一 の出願人 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

の代 理 人 弁理士 阿仁屋 節雄

明版名)

1. 発明の名称

光帽報記録媒体用茲板の設強方法

2. 特許請求の延囲

遊光性基板衰面にレジスト限を形成し、

次に、前記選光性基板のレジスト展が形成された面に、一定の情報を發す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して数型部材の凹凸パターンを前記レジスト展に伝写し、

しかる後、前記レジスト限が形成された過光性 基根に前記レジスト限が形成された例からエッチング処理を能すことにより、前記レジスト限に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記送光性基板に形成することを特徴とした光相 報記針線体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光磁気ディスクあるいは光メモリディスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法に関する。

[従来の技術]

解えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に記録 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を決み取る際に含き込み手段が該基板の所定の部位を正確にした できるようにするたかかして とは数体を相成する基板として下プレグルークを に窓内用の凹凸パターン(以下でするのがとったが に変われているをできるとしてであるがかった。 と記録体を相成する基板としてでかん。 に変われているの特定のはできるのがである。 に変われているのではないであるができる。 に変がないている。 という)等を形成した光 情報記録媒体用基板が用いられる。

この光帽報記録媒体用基板の製造方法としては、 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、我面にアレグループやアレビット等の凹凸パターンを形成した金型(型部材)の表面に液状の感光性関脂(フォトボリマー)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面に押圧して該ガラス基板と解記金型とで解記感光

[設題を解決するための手段]

本発明は、要するに、途光性基板表面に形成したレジスト限に、一定の情報を發す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して内記レジスト限に配型部材の凹凸パターンを吃写し、しかる後、このレジスト限が形成された遊光性基板に直接エッナングを結すという優めて簡単かつ研実な方法により、的記避光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

逸光性基板袋面にレジスト限を形成し、

次に、前記選光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を發す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト展に仮写し、

しかる後、前記レジスト限が形成された遊光性 基板に前記レジスト限が形成された隅からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト限に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記遊光性基板に形成することを特徴とした相成 用温板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公曜春期)

[発明が解決しようとする課題]

ところが、 歯配類 1 の方法は、 比吸的製造コストが安価であるという利点はあるものの、 歯配が ラス基板と感光性樹脂との接着性、 金型からの利離性、 母光性樹脂の硬化時における 体积収留や気池の発生等、多くの問題があり、 配鉄密度の飛躍的増大が硬箭される近年において、 それに十分にこたえる 高品質の基板を得ることは必ずしも 容易ではないという欠点があった。

また、何記算2の方法は、加工相反という点では十分であるものの、露光装置、現保装置、ドライエッチング設置等の高値な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において質色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光開報 記録線体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する。

[作用]

[実施例]

第1 図ないし第5 図は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の図違方法を説明するため の図である。以下、第1 図ないし第5 図を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の遊光性延板たる円度状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス延板1上に回伝設布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(京京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を盤布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト限2を形成する。

しかも後、前記ガラス基板 1 上に残留したレジスト限 2 を、周知の散案プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第 5 図に示されるような、 表面に凹凸パターンが形成された光相報記録経体用基板を得ることができる。 なお、このときの散案プラズマエッチング法の条件は、R F パワー50W、 0 。 ガス圧 20 P a 程度とする。

なお、上述の一実施例では、遊光性基板として

次いで、前記金型3を、胸記ガラス匹板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2回に示されるように該レジスト限2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100Kg/cm²程度とされる。

その後、第3回に示されるように前記金型3を 前記レジスト展から到底する。

[発明の効果]

以上評述したように、本発明は、遊光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト限に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

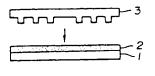
直接エッチングを終すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記送光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の相報を記録可能な高品質な光情報記録媒体用基板を安価にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

4. 図面の簡単な説明

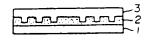
第1 図ないしほ5 図は本発明の一突旋例に係る 光報報記録媒体用基板の設定方法を説明するため の図である。

- 1… 必光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト段、
- 3 …型部材たる企型、
- 4…一定の佾報を發す凹凸パターン。

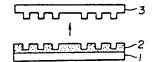
出頭人 ホーヤ 株式 会社 代別人 弁理士 阿仁屋節類



第1 図



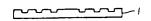




第3図



第4 図



第5図

手統補正智

昭和63年 千月29日

特許庁長官 小川邦 失 殴



1. 事件の表示

昭和63年特許斯第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用益板の製造方法

3. 棚正をする名

耶許との関係 特許出願人

住所 東京部新宿区中幕合2丁月7番5号

名称 ホーヤ株式会社

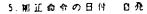
4. 代型人

住所 〒170 東京都豊島区東池袋1丁目48番

10号 25山京ビル923号

電話 03-981-4131

氏名 (9136) 井理士 阿仁屋節雄



- 6. 福正の対象
 - (1) 図面の新1図
 - (2) 明和3の発明の詳細な説明の概念

1. 補正の内容

(1) 図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱

出)を追加する。

(2)明細名第7頁第10行目の「金型」と「を」

との間に「3」を挿入する。

以上

